《解説》

新規吸着測定法の開発とシリカ系多孔性材料 (ZSM-5およびSBA-15)の等圧過程における気体吸着測定

伊藤博光*·飯山 拓**·松本明彦*

吸着等温線測定は、最も普及した多孔性材料の評価方法である。しかし産業に近いシチュエーショ ンに焦点を当てると、等圧過程での吸着量と温度の関係(吸着等圧線)や気体の吸着速度がプロセス 設計や材料開発に対して重要な知見となりえる。これらの知見を正確に得るためには、吸着等温線測 定装置では不可能な等圧制御が必要である。既存の容量法や重量法による吸着量測定装置では等圧線 を直接測定することが出来ず、また精密な吸着速度を測定するにはいくつかの制限や困難が伴う。そ のため本研究では、重量天秤を用いることなく精密な圧力制御を可能にする次世代型吸着装置:圧力 フィードバック法を開発した。本稿では、圧力フィードバック法の測定原理や解析法をシリカ系多孔 性材料(ZSM-5およびSBA-15)に対して行った等圧過程における吸着測定と合わせて概説する。

キーワード:吸着等圧線,吸着速度,SBA-15,ZSM-5,圧力フィードバック

1. はじめに

多孔体への吸着を用いた混合ガスの分離プロセス において,混合ガスに水蒸気が含まれる場合,しば しば分離したいガスと水蒸気との間で競争吸着が生 じる。このとき,競争的に水が吸着すると分離性能 が著しく低下することが知られている¹⁾。その解決 策として多孔体の表面疎水化が挙げられるが,多孔 体表面に僅かにでも極性部位が存在する場合,その 部位が水分子の吸着サイトとなる。そのため,疎水 化だけでは水分子の競争吸着による吸着阻害を完全 に防ぐことは難しい。このように,水蒸気の影響を 防ぐためには水の吸着過程を理解したうえで,多孔 材料の設計へ反映させることが重要である。

近年,多孔性材料への分子の吸着に関する研究 は,吸着等温線や吸着熱および吸着速度といったマ クロスコピックな物性を評価する手法に加え,コン ピュータシミュレーションによるミクロスコピックな 解析による物性の解明が盛んに行われている²⁾⁻⁴⁾。 特にコンピュータシミュレーションの発展は,マク ロ物性だけでは詳細に検討することが困難な,吸着 分子の吸着サイト近傍での振る舞いや細孔内での運 動状態のようなミクロな吸着状態の解明に大きく貢 献している。この恩恵によってマクロとミクロが結 び付けられ,吸着現象がより深く理解されている。 一方で,古くから行われているマクロ物性測定を用 いた研究は,測定法が十分に確立された等温過程で の平衡状態に対するものが多いのに対して,等圧条 件下で温度を変数とした吸着量の測定や非平衡状態 である速度過程に対する研究は,特殊な測定が必要 であるため,未解明な部分が多い。

等圧条件での測定は、吸着量と温度の関係である 吸着等圧線の測定であり、吸着速度の検討において 不可欠な拡散方程式の精密解を簡素化できる点で非 常に魅力的である。またこれらの測定は、常温付近 の温度変化に敏感で目的分子の吸着阻害を引き起こ す水蒸気の競争吸着を研究するうえで強力な手段と なりえる。しかし圧力一定条件での測定は、吸着に 伴い気相から多孔体表面へのガスの物質移動が生じ るため、常に圧力の変動を調整するシステムの構築 が必要である。そのため吸着等温線を測定する通常 の吸着装置と比べて装置構成が複雑になる。例えば 重量法を用いた既存の吸着量の測定では、等圧制御 自体は可能であるものの、大きな体積のチャンバー を必要とする重量天秤を用いるため、多孔性材料の

受理日:2018年6月1日

^{*}豊橋技術科学大学 環境・生命工学系

E-mail: hiro_ito@ens.tut.ac.jp

^{**}信州大学 理学部,環境・エネルギー材料科学研究所 Copyright © 2018 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.

温度や吸着質ガスの分圧の高精度な制御が難しい。 また重量法では試料を天秤にかけるため,分光法^{5),6)} や散乱法^{7),8)}と組み合わせた*in-situ*測定が不可能で ある。そのため本研究では,重量法を用いない簡素 化されたシステムで単成分ガスの等圧制御を実現す る装置:圧力フィードバック法を開発した。

本稿では、筆者らの開発した装置の原理を説明す るとともに、この装置を用いて疎水性シリカ材料 (ZSM-5およびSBA-15) への水吸着を吸着等圧線お よび吸着速度の直接測定を行った研究について概説 する。

2. 等温過程における気体吸着量の算出手法

吸着現象を理解するうえで最も重要な物理量であ る吸着量は,次式で定義される。

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{P}, \boldsymbol{T})_{\boldsymbol{E}} \tag{1}$$

ここでnは吸着量, Pは平衡圧力, Tは平衡温度, およびEは固体表面と気体分子との相互作用を示 す。式(1)は, 固体と吸着する分子の組み合わせが 決まっている場合, 吸着量が圧力と温度の関数であ ることを示している。吸着等温線は, 温度一定条件 下での吸着量と圧力の関係を示しており, 次式で定 義される。

$$n = f(P)_{T,E} \tag{2}$$

これより吸着等温線の測定は、圧力を変え吸着した 気体の量を調べる測定であることがわかる。吸着量 の決定は、吸着前後の気体の圧力変化より気体の状 態方程式を用いて吸着量を決定する容量法、又は吸 着媒の重量変化を直接測定して吸着量を決定する重 量法を用いるのが一般的である。図1に最も簡単な 容量法a)及び重量法b)の装置の概念図を示す。 図1a),b)は閉鎖系であり吸着等温線の測定に用い る。一方、開放系の重量法:図1c)は、吸着性の 極めて乏しいキャリアガスで希釈した分圧が一定の 吸着ガスを流通して、平衡時の吸着量から吸着等圧 線を得るのに用いる。

吸着等圧線測定と圧力フィードバック法 吸着等圧線は、次式で定義される。

$$n = g(T)_{P,E} \tag{3}$$



図1. 容量法と重量法の概念図⁹ a):容量法, b):閉 鎖系の重量法, c):開放系の重量法

これより吸着等圧線の測定は、温度を変え吸着した 気体の量を調べる測定であることがわかる。そのた め実際の測定には、圧力を一定に制御する機構が必 要である。しかし前節で取り上げた閉鎖系の容量法 や重量法を用いた測定では、吸着により気相の圧力 は減少し、また脱着によって圧力が増加するため、 等圧条件での測定を行うことは不可能である。開放 系の重量法測定は、チャンバー内を陽圧に保たなけ ればならないという制限がある。特に後者について は、吸着質に窒素やアルゴンといった通常キャリア ガスとして用いられる気体に対して、1気圧以下で 圧力制御を行うことが難しい。これらの問題を解決



図2. 圧力フィードバック法の概念図¹¹⁾

するためには、キャリアガスを用いない、単成分ガ スを用いた等圧制御機構が必要である。これが圧力 フィードバック法¹⁰⁾⁻¹²⁾である。

圧力フィードバック法の概念図を図2に示す。本 装置の特徴は、装置上流部と下流部に取り付けられ た二つの異なる流量制御システムである。本装置は 次のようにして系の圧力の制御を行う。まず最上流 部に取り付けたガス溜めから、微小かつ一定の流量 f^{int}で系内に吸着質を導入する。そして、導入した 気体の圧力を圧力トランスデューサーによって電気 信号へ変換し、その信号を高速フィードバック回路 へ伝達する。ここで圧力を一定に制御するために は,系内の圧力が目標圧力より高ければ排出流量 f^{out}を高くし、また圧力が低ければf^{out}を低くする 必要がある。この原理に基づき高速フィードバック 回路は, 流量制御バルブ (flow rate control valve) の 開度を制御し、圧力変化に従いf^{out}を調整する。ま た等圧制御の安定性の向上のため、高速フィード バック回路は開度を一秒あたり約40回以上計算し、 制御信号を流量制御バルブに伝達する。この機構に よって、系内の圧力を一定にかつ目的の圧力に制御 することが可能となる。さらに最下流部は真空ポン プで常に減圧しているため、1気圧以下の測定も可 能である。

4. 圧力フィードバック法による吸着量の決定

圧力一定条件における吸着量の算出は、圧力に対 して独立な物理量を用いて行う必要がある。そのた め圧力フィードバック法では、系内への導入流量およ び系外への排出流量を用いて吸着量を決定する^{10)-13)。} 等圧制御の際、系の物質収支は導入流量f^{int}および 排出流量f^{out}の差より算出することが可能である。 ある時間 t_i における系の物質収支 (dn^{sys}/dt_i) は次式 で示される。

$$\left(\frac{\mathrm{d}n^{\mathrm{sys}}}{\mathrm{d}t_i}\right) = k\left(f_i^{\mathrm{int}} - f_i^{\mathrm{out}}\right) = k\Delta f_i \tag{4}$$

ここで、nは物質量、 t_i は時間、kは換算定数、 Δf_i は導入と排出の流量の差である。また系内の物質量 変化は、気体の吸・脱着量 (dn^{ads}/dt_i) と圧力変化 に対応した物質量変化 (dn^{Press}/dt_i) の和である。

$$\left(\frac{dn^{\text{sys}}}{dt_i}\right) = \left(\frac{dn^{\text{ads}}}{dt_i}\right) + \left(\frac{dn^{\text{Press}}}{dt_i}\right)$$
(5)

この時, 圧力一定であれば (dn^{Press}/dt_i) = 0 となり式 (4), (5) より,

$$\left(\frac{\mathrm{d}n^{\mathrm{ads}}}{\mathrm{d}t_i}\right) = k\Delta f_i \tag{6}$$

となる。この関係から,流量の差分を数値的に時間 積分することで吸着量を決定することが可能であ る。よって吸着量 n^{ads}は,

$$n^{\rm ads} = k \int_{t_0}^{t_j} \Delta f dt \simeq k \sum_{i=0}^{j} \Delta f_i \Delta t_i \tag{7}$$

となる。図3に、等圧線測定において圧力を1.41 kPa に制御し、試料温度を295.75 Kから293.25 Kに変更 したときの圧力、温度および導入・排出流量の時間 変化を示す。平衡温度を変更した時点を時間*t*=0と している。図3a)より、試料温度を変えても圧力 が一定に制御されていることがわかる。またこの時 の吸着量(Amount adsorbed)は、図3c)に示す導 入量と排出流量の差の面積に相当する。この決定手 法を用いれば圧力一定条件において、平衡温度を段 階的に変え吸着量を測定することで、吸着等圧線を 得ることが可能である。また圧力フィードバック法 の精密な圧力制御を利用すれば、段階的に圧力を変 化させ、正確に制御された目的圧力における吸着量 を測定することも可能である。さらに現在では多成 分系への拡張も行っている。

5. 圧力フィードバック法による吸着速度の実測と 速度論的パラメータの決定¹¹⁾⁻¹³⁾

速度論的な気体吸着の解析は,等温過程における 吸着量の時間変化に対して拡散方程式に基づいた数 学的モデルを用い,拡散係数や速度定数などの速度 論的パラメータを決定する手法が一般的である。 表1にFick拡散方程式の精密解および,線形推進力 近似モデル(Linear driving force model: LDF)を示す。 速度論的パラメータの抽出を行う上で,適用するモ デルは圧力が一定か,体積が一定かで異なり,実験 に適したモデルを選択する必要がある。一般的な測 定例として,圧力一定条件では図1c)に示す分圧 制御型の重量法を用いる場合が多く,また体積一定 条件では気相の圧力変化が無視できるほどの大きな 気体導入体積を持つ容量法を用いる必要がある。重



図3. Na-ZSM-5を用いた水吸着実験における圧力,温度および流量の測定例 a):圧力の時間変化,
 b):サンプル温度の時間変化,c):導入および排出流量の時間変化

量法の測定では、吸着熱が測定に及ぼす影響を抑え るために試料量に制限があり、キャリアガスの競争 吸着の影響を皆無にすることが難しい。さらに容量 法を用いる場合は、等圧条件に比べフィッティング パラメータが増え計算コストを要するといった解析 面での問題や大きな気体導入体積を一定温度に制御 するといった測定面での困難さが生じる。これらの 問題を解決するためには、単成分の気体吸着質の圧 力制御機構を備えた小体積の吸着システムが必要で あり、筆者らの開発した圧力フィードバック法はこ の条件を十分に満たす。

次に圧力フィードバック法を用いた吸着速度パラ メータの決定について述べる。図4a),b) に等温過 程において水蒸気吸着等温線を測定した際に,平衡



図4. SBA-15への水吸着実験における圧力および物質 収支の時間変化 a):圧力, b):圧力変化および 吸着による物質収支

表1. 吸着速度モデル^{15),16)}



Note: M(t) is amount adsorbed at time t, D is transport diffusivity, R is radius of medium, α is the ratio of volume, and k_L is rate constant of linear driving force model.

圧力を 0.93 kPa から 1.00 kPa へ変更した際の圧力お よび物質収支の時間変化を示す。時間 t_i における系 の物質収支 (dn^{sys}/dt_i) は、導入流量と排出流量の 差分より求め、圧力変化による物質収支 (dn^{Press}/dt_i) は、圧力の時間変化を数値微分することで算出して いる。時間 t=0 は圧力を変化させたときの時間を示 す。ここで t=0において設定圧力を変化させると、 系の圧力は約 30 秒以内に目的圧力に到達し、それ 以降は一定の値を示すことがわかる。この時、系内 の物質収支 (dn^{sys}/dt_i) は、式(5)によって表され るから、式(8)に示す通り系の物質収支は吸着速度 r_i^{ads} に相当する。

$$\left(\frac{\mathrm{d}n^{\mathrm{sys}}}{\mathrm{d}t_i}\right) = \left(\frac{\mathrm{d}n^{\mathrm{ads}}}{\mathrm{d}t_i}\right) = r_i^{\mathrm{ads}} \tag{8}$$

この吸着速度の実測は、微分量である流量を吸着量 決定に採用した圧力フィードバック法により初めて 成功したものである。また表1に示す速度モデルの 時間に対する微分式を用いることで、吸着速度定数 や拡散係数を決定することが可能である。

従来の重量法は,吸着量*M*(*t*_i)の時間変化から吸 着速度パラメータを決定していた。この方法では, 前述した温度の影響や大きな体積に対する分圧制御 の精度に対する懸念を拭い去ることは難しい。しか し圧力フィードバック法では,装置を小型化し,温度 制御に特化した試料セルを搭載することが出来るた め,迅速な圧力制御と精密な温度制御が可能である。

さらに本手法の特徴として、クライオスタットを 用いることで極低温領域での吸着速度および吸着量 を測定できることが挙げられる。低温での1気圧を 下回る圧力範囲での測定も圧力フィードバック法を 用いて解析できる。

 異なるカチオンを持つゼオライトZSM-5への 水吸着等圧線測定¹⁰⁾

本節では, 圧力フィードバック法を用いて測定し た吸着等圧線測定の研究成果と共にその有用性につ いて述べる。

疎水性ナノ空間内では、水分子がクラスターを形成し、ナノ空間を充填する^{17),18)}。またシミュレーションによる結果では、クラスター形成に親水的な吸着サイトが重要な役割を果たすことが示されている。この研究では吸着サイトの量を制御し合成する

ことができるZSM-5¹⁹⁾を用いて水の吸着実験を 行った。ZSM-5の骨格を成す=Si-O-Si=のシロ キサン架橋構造は、同じ骨格構造を成す silicalite-1 の水吸着等温線がV型を示すように、SiとO間にお ける電気的な偏りを考慮しても疎水的である²⁰⁾。一 方でZSM-5骨格中に含まれるAI近傍に存在する交 換性カチオンは、静電相互作用により強く水分子を 吸着する。またSi/AI比の低いZSM-5では、細孔表 面の交換性カチオン密度が高くなるため、吸着した 水分子を表面に引き付ける静電相互作用の強度が増 す。これはSi/AI比の違いにより、ZSM-5の親水性 が異なることを示唆している。そのためZSM-5は 疎水性ミクロ孔内での水分子吸着に対する吸着サイ トの影響を調べる上で非常に良いナノ空間モデルと 成りえる。

Na-ZSM-5は合成したものを使用した。またNa-ZSM-5よりイオン交換と焼成を経てH-ZSM-5を得 た。等温線および等圧線測定の試料前処理は. P< 1 mPa, T=723 Kにおいて6時間で行った。図5a) に 容量法を用いて303 Kで測定したSi/Al=25のNa-ZSM-5およびH-ZSM-5の水吸着等温線を示す。等 温線は、低圧で急激に吸着量が増加し、中圧から高 圧にかけて吸着量が直線的に増加した。低圧におけ る急激な吸着量の増加は、固体表面と水分子との親 和性が高いことを示している。D. H. Olson ら¹⁷⁾は, P/P₀≤0.05での圧力上昇に伴う急激な吸着量の増加 は、H-ZSM-5のブレンステッド酸点への吸着であ ることを示しており、Na-ZSM-5においてもNaカチ オンを取り囲むように水分子が吸着すると考えてい る。D. H. Olson ら²¹⁾ やT. Sano ら²²⁾の方法を用いて 等温線より吸着サイト当たりの吸着量を求めると、 Na-ZSM-5では4.4分子, H-ZSM-5では3.5分子であ り、Naカチオンの方が多くの水分子をサイト周り に引き付けている。

図5b)には同じ試料を用いて水蒸気圧1.4 kPaに おいて測定した水の吸着等圧線を示す。Na-ZSM-5 およびH-ZSM-5の水吸着等圧線は、凝縮温度に近 い低温において最大値を示し、温度上昇に伴い指数 関数的に単調に減少する。また水和数に対応する吸 着量(ZSM-5の単位格子当たり約10分子以下)に おいて、Na-ZSM-5はH-ZSM-5に比べ、最大で150 K以上高い温度まで細孔内に水を保持することが明 らかとなった。この結果より、疎水性ナノ空間にお



 極低温での吸着速度測定による規則性メソポー ラスシリカへの動的吸着過程の解明¹³⁾

気体吸着法の中で最も一般的な測定は、液体窒素 を冷媒に用いた窒素吸着である。しかし、近年の技 術革新に伴い、低温液体の代わりにクライオスタッ トを用い吸着等温線を測定する技術が進歩した。液 体窒素に代表される低温液体は、その沸点における 測定試料の温度制御に使用される。しかし常圧で低 温液体となる分子種が限られるため. 温度を自在に 可変することは困難であり、測定温度は限定され る。さらに液体が蒸発してしまうので測定時間が制 限されるといったデメリットがある。そのため近年 では、低温液体を用いないHeコンプレッサー式の クライオスタットを用いた手法が開発された。クラ イオスタットを用いた吸着実験では、試料温度の制 御が可能である。しかしその反面、天秤のような比 較的大きな機構を冷却することは困難であり、クラ イオスタットは容量法でのみ使用されることが多 く、動的な吸着測定に用いられることは稀である。 そこでこの研究では、圧力フィードバック法にクラ イオスタットを搭載した試料セルを用い低温度領域 での吸着速度測定を行った。

この研究では合成したメソポーラスシリカ SBA-15を用いて、無極性分子である窒素分子(77 K) と極性分子の水分子(298 K)の吸着速度を測定し 速度定数を決定した。その決定には表1に示すLDF モデルの派生モデルであり緩和時間の分布を考慮し た Stretched Exponential モデル(SEモデル)²³⁾を用 いた。

$$r_i^{\text{ads}} = M_e k^\beta \beta t^{\beta-1} \exp\left[-(kt_i)^\beta\right]$$
(9)



図5. Na-ZSM-5およびH-ZSM-5の水吸着等温線および
 等圧線¹⁰⁾ a): 303 K において測定した等温線,
 b): 1.4 kPa において測定した等圧線

ける水和構造の熱的安定性は、カチオン種によって 大きく異なり、Naカチオンがプロトン (ブレンス テッド酸点)に比べ非常に強い相互作用で水分子を 吸着していることがわかる。この様な吸着サイトで あるカチオン種の影響は、等温線測定を行うことで も確認できる。しかしその場合、極めて低圧部の測 定を要するために低圧に特化した高精度な圧力計が 必要となり、圧力の測定精度といった装置上の問題 に直面する。一方で等圧線測定では、汎用的な圧力 計により1.4 kPaと比較的高い圧力において、温度 を変数として測定するだけで吸着サイトと吸着質分 子との相互作用の違いを定性的に明らかにすること が可能である。また強い相互作用で吸着が生じる系 では高温において吸着量の差が顕著となるため、よ り有効的な測定手法であると言える。吸着質分子と 吸着媒との相互作用を詳細かつ定量的に議論するに



図6. SBA-15への水および窒素吸着速度の時間変化 a): 298 K 1.13 kPa における水の吸着速度b): 77 K 75.5 kPa にお ける窒素の吸着速度

ここでMe: 平衡吸着量, k: 速度定数, β: exponential factorを示す。理論関数によるフィッティング結果 を図6に示す。測定した吸着速度の時間変化は、吸 着で用いられる速度式で十分に再現することがで き,吸着速度測定の妥当性を示している。また本手 法では、従来から速度定数の決定に用いられてきた 吸着量の時間変化ではなく、吸着速度の時間変化を 用いて速度定数を決定する。従来の方法では、吸着 量が平衡に達するまで吸着量の時間変化を測定する 必要があった。しかし吸着速度を用いる場合では. 速度が無限時間経過後0に漸近することを考慮すれ ば、短い時間での吸着速度データ収集で速度定数を 推算することが可能である。そのため、特に圧力ス イング法のような一度の圧力変化を印加する様な吸 着プロセスにおいて、圧力フィードバック法を用い ることで短時間での正確な吸着速度定数決定が可能 である。

次に速度定数と細孔充填率の関係を図7に示す。 吸着実験の試料前処理は、P < 1 mPa, T = 393 Kにお いて6時間で行った。窒素吸着の速度定数は、細孔 内表面への吸着に対応する細孔充填率 $0.3 < \varphi < 0.6$ の範囲において 10^{-2} /sのオーダーで一定の値を示 し、毛管凝縮が起こる $0.6 \le \varphi \le 0.9$ において細孔表面 吸着の1/80程度である 4×10^{-4} /sまで減少した。一 方で水吸着の場合、細孔内表面吸着が起きる $0.1 \le \varphi$ ≤ 0.35 では、 φ の増加に伴い速度定数が 8×10^{-3} /sか 51×10^{-3} /sまで約一桁単調に減少し、毛管凝縮が



 図7. SBA-15への水および窒素吸着速度定数¹³⁾(□および■: 298 K における水吸着速度定数,○および●: 77 K における窒素吸着速度定数, open key: 表面吸着, solid key: 毛管凝縮)

起きる φ =0.55で6×10⁻⁵/sと最小になった。この結 果より,水吸着の測定温度は,窒素吸着の測定温度 に比べて極めて高い温度であるにもかかわらず,水 分子の吸着速度定数は窒素吸着の1/10程度である ことが明らかとなった。律速過程が窒素分子や水分 子の気体拡散であると仮定した場合,測定の圧力や 温度における吸着する分子の平均自由行程*1*と平均 細孔径wの割合が $w/l \le 0.1$ のときはKnudsen拡散が 支配的で,10 $\le w/l$ の時は分子拡散が支配的である。 本測定条件において,窒素を用いた場合では0.08 $\le w/l \le 0.4$ であり,水の場合では3×10⁻⁴ $\le w/l \le 2$ ×10⁻³ と両者においてKnudsen 拡散が支配的であると考え られる。しかし実際に窒素と水のKnudsen 拡散を計 算すると、水の D_k^{water} は窒素の $D_k^{nitrogen}$ の2.45倍とな り測定結果と矛盾する。この結果は、律速過程がも はや気体拡散では説明できないことを示し、吸着相 の形成過程を考慮した動的な吸着メカニズムが律速 となりえることを示唆している。

8. まとめ

本稿では次世代型の吸着測定システムである圧力 フィードバック法の開発とそれを用いた吸着量や吸 着速度の測定法を実際の測定例と合わせて概説し た。圧力フィードバック法は、単成分ガスを用いた 二種類の異なる流量制御システムを採用すること で、等圧制御と同時に吸着量を測定することが出来 る装置である。また装置の簡便さから、極めて小体 積での圧力制御が可能であり、精密な圧力制御や吸 着速度測定を行うことが可能である。

圧力フィードバック法を用いて可能となった吸着 等圧線測定は、ゼオライトの交換性カチオンと水分 子といった強い相互作用によって生じる吸着機構を 研究するのに優れた測定である。また圧力一定での 吸着量と温度の関係は、実用プロセスとして吸着を 用いる場合に重要な知見となりえる。吸着速度測定 では、圧力フィードバック法を用いることで、今ま で難しかった単成分ガスを用いた吸着速度定数の決 定に成功した。本装置はその機構上、試料セルの形 状が限定されないという利点がある。そのため、動 的吸着測定では今まで使用されることが稀であった クライオスタットを用いた測定が可能であり、低温 におけるガスの動的吸着メカニズムを解明すること が可能である。さらにこの利点より、散乱法や分光 法のin-situ測定へ応用による,動的なミクロ吸着挙 動の解明が期待できる。

謝辞

本稿で述べた研究成果の一部は,信州大学大学院 理工学系研究科の修了生(浅倉啓介氏,荻野智大氏, 森田優平氏,重岡俊裕氏,松村祐宏氏)による多大 な協力により得られた。ゼオライト合成およびその キャラクタリゼーションに際しては,静岡理工科大 学物質生命科学科の山崎誠志教授にご協力いただい た。装置製作に際しては,マイクロトラック・ベル 株式会社代表取締役社長の仲井和之氏にご協力いた だいた。

参考文献

- A. J. Fletcher, Y. Uygur, K.M. Thomas, J. Phys. Chem. C, 111, 8349 (2007).
- R. Futamura, T. Iiyama, Y. Takasaki, Y Gogotsi, Mark J. Biggs, M. Salanne, J. Sé galini, P. Simon and K. Kaneko, *Nat. Mater.*, 16, 1225 (2017).
- T. Hiratsuka, H. Tanaka and Minoru T. Miyahara, ACS Nano, 11, 269 (2017).
- E. A. Muller, L. F. Rull, L. F. Vega and K. E. Gubbins, J. Phys. Chem., 100, 1189 (1996).
- A. Matsumoto, T. Sasaki, N. Nishimiya, K. Tsutsumi, *Lang-muir*, 17, 47 (2001).
- T. Kosone, A. Hori, E. Nishibori, Y. Kubota, A. Mishima, M. Ohba, H. Tanaka, K. Kato, J. Kim, J. A. Real, S. Kitagawa and M. Takata, *R. Soc. Open Sci.*, 2, 150006 (2015).
- R. Futamura, T. Iiyama, A. Hamasaki, S. Ozeki, *Chem. Lett.*, 41, 159 (2012).
- M. Yoshimoto, R. Futamura, A. Hoshikawa, T. Ishigaki, T. Uchida and T. Iiyama, *Chem. Lett.*, 46, 923 (2017).
- 9) H. Ito and T. Iiyama, Acc. Mater. Surf. Res., 3, 63 (2018).
- H. Ito, T. Iiyama, A. Hamasaki, S. Ozeki and S. Yamazaki, *Chem. Lett.*, 41, 1279 (2012).
- 11) T. Iiyama, Japan Patent. 4572297, 2012-8-27.
- H. Ito, T. Iiyama and S. Ozeki, J. Phys. Chem. C, 119, 4118 (2015).
- 13) H. Ito, K. Asakura, T. Ogino, T. Iiyama, S. Ozeki and K. Nakai, *Chem. Lett.*, **44**, 524 (2015).
- 14) T. Iiyama and H. Ito, Japan patent 008204 2015–1–20.
- 15) S. Sircar and J.R. Hufton, Adsorption, 6, 137 (2000).
- J. CRANK (1975) *The Mathematics of Diffusion*, Oxford University Press, London.
- T. Iiyama, M. Ruike, K. Kaneko, *Chem. Phys. Lett.*, **331**, 359 (2000).
- 18) T. Iiyama, Y. Kobayashi, K. Kaneko, S. Ozeki, Colloid and Surface A, 241, 207 (2004).
- W. M. Meier and D. H. Olson (1992) Atlas of Zeolite Structure Types, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- 20) Joel Puibasset and Roland J.-M. Pellenq, J. Phys. Chem. B, 112, 6390 (2008).
- D. H. Olson, W. O. Haag and W. S. Borghard, *Microporous Mesoporous Mater.*, 3536, 435 (2000).
- 22) T. Sano, T. Kasuno, K. Takeda, S. Arazaki and Y. Kawakami, *Stud. Surf. Sci. Catal.*, **105**, 1771 (1997).
- 23) A. J. Fletcher, Y. Uygur and K. M. Thomas, J. Phys. Chem. C, 111, 8349 (2007).

Development of Novel Gas Adsorption Apparatus and its Application to Isobaric Gas Adsorption Analysis on Siliceous Porous Materials (ZSM-5 and SBA-15)

Hiromitsu Ito*, Taku Iiyama** and Akihiko Matsumoto*

 *Department of Environmental and Life Sciences, Toyohashi University of Technology, 1–1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi 441–8580, Japan
 **Faculty of Science, Center for Energy and Environmental Science, Shinshu University, 3–1–1 Asahi, Matsumoto, Nagano 390–8621, Japan

A measurement of gas adsorption isotherm is widely applied to analyze the pore structure of porous materials. Considering industrial situations, however, a relation between the amount adsorbed and temperature at constant pressure (adsorption isobar) and rate constants of adsorption are also beneficent knowledge for a process design and a materials development. In order to determine these adsorption properties, it is required to precisely control gas pressure constant. The measurement of isobars and the determinations of adsorption rate constants have been performed by gravimetric analysis with gas flow system, however, the gravimetric system needs to improve the control of sample temperature and partial pressure of single component gas due to a large sample chamber. Besides, it is impossible to perform '*in-situ*' measurement: pressure feedback method (PFM). The PFM apparatus enables the precise control of pressure in the adsorption of single component gas without the gravimetric system. In this review, we demonstrate the principle of PFM and the analysis method sufficient sufficient sufficient of gas adsorption on siliceous porous materials (ZSM-5 and SBA-15).

Key words: adsorption isobar, rate of adsorption, SBA-15, ZSM-5, pressure feedback method

Copyright © 2018 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.